科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 27 年 5 月 30 日現在

機関番号: 32619

研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2013~2014

課題番号: 25630340

研究課題名(和文)マグネシウム二次電池材料の創製

研究課題名(英文) Fabrication of materials for magnesium secondary battery

研究代表者

石崎 貴裕 (ISHIZAKI, Takahiro)

芝浦工業大学・工学部・准教授

研究者番号:50397486

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000円

研究成果の概要(和文):本研究では,NaCI-KCIフラックス法あるいは硝酸系フラックスコーティング法による正極材のMgCo204(MCO)あるいはMgFe204(MFO)結晶の合成技術を確立した。また,これらの結晶をマグネシウムイオン電池(MIB)の正極材に用いてMIBを構築し,室温にてその電池性能を評価した。MIBの構築には,負極にMg箔,電解質にはMg(CI04)2を溶解させたアセトニトリル溶液を用いた。いずれの正極材を用いても,充電は可能であったが,放電することはできなかった。

研究成果の概要(英文): In this study, MgCo204 or MgFe204 crystal was successfully synthesized by nitrate-flux coating method or NaCl-KCl flux method. The coin-type cells to use as a magnesium ion battery (MIB) were assembled using the MgCo204 or MgFe204 crystals as a cathode, Mg foil as an anode, and 1 M Mg(Cl04)2 in acetonitrile solution as an electrolyte. The charge-discharge property of the fabricated MIB cells were investigated. The MIB cell showed conventional charge property. On the other hand, the MIB cell did not enable to discharge.

研究分野:電池

キーワード: マグネシウム 二次電池 正極材料

1.研究開始当初の背景

現在,様々な分野において蓄電池が利用さ れているが、その長寿命化や高容量化が望ま れている。このような要求を満たす材料の候 補としてリチウムイオン二次電池 (Lithium Ion Battery: LIB) が挙げられ,その研究開 発が盛んに行われている。正極活物質に LiCoO2(LCO)を用いた LIB は,理論的に は 190Ah/kg のエネルギー密度 ,4.2V の電圧 を出力することが可能であるが,資源的な問 題がある。リチウムはレアメタルの一つであ り,資源に乏しい我が国は,レアメタル・レ アアースの安定供給を確保することに努め る必要があるため,各国との友好な協力関係 を維持しつつも, それに反して価格高騰や政 治情勢に大きく左右されている現状である。 この産業構造から脱却するには,稀少資源に 頼らない先進的な技術革新を積極的に取り 組むことが極めて重要であり,ポストリチウ ムになるべく材料の開発が求められている。 この候補材料としてマグネシウムが挙げら れる。マグネシウムは資源が豊富であり、リ チウムと比較してコストも安い。また,マグ ネシウムイオンは2価であるため,1価のリ チウムイオン電池よりも大きい電流を出力 することができる。このため,マグネシウム イオン二次電池 (Magnesium Ion Battery: MIB)はポストリチウム二次電池として期待 できる材料である。MIB の電圧は正極材に用 いる結晶の価電子状態を高めることで LCO を正極材に用いた LIB と同等レベルにする ことが可能であり 1), そのエネルギー密度は LIB よりも高い。このため, MIB の創製に向 けた技術開発を行う必要がある。

2.研究の目的

本研究では,フラックスコーティング法による正極材の $MgCo_2O_4$ (MCO) あるいは $MgFe_2O_4$ (MFO) 結晶および固体電解質 (MgWO $_4$ 結晶層等) 材料の合成技術の確立を行うとともに,電極/電解質界面の形成技術に関する研究開発を行うことを目的とした。また,これらの技術を活用することにより MIB を創製し,その電池の充放電性能を評価した。

3.研究の方法

本研究では、(1)低温フラックスコーティング法やフラックス法による正極用のMgCo2O4結晶層およびMgFe2O4結晶層の集電体上への形成技術の確立、(2)低温フラックス法による固体電解質用のMg3.5La3Zr2O12およびMgWO4結晶の形成技術の開発(3)MIB電池の構築と性能評価、に関する研究開発を行った。(1)のMgCo2O4結晶層の作製では、結晶層を形成させるために、Co-Al系層状複水酸化物(Layered Double Hydroxide: LDH)を水熱合成法にて、Al基板上に直接形成させた。その後、Mg源を含有させた溶液を所定濃度に調整し、液滴

フラックス法にて目的とする結晶層の育成 を行った。加熱処理温度や処理時間,液滴フ ラックスの濃度等の条件最適化を図った。こ の結晶層を正極に用いて電池を構築した。 MgFe2O4(MFO)結晶の育成では,NaCl-KCl フラックス法を用いた。加熱処理温度や処理 時間 ,Mg と Fe 濃度比等の条件最適化を図っ た。作製した結晶を活物質に用い,導電助剤 とバインダーを混合させ、Al 電極上に塗布し、 電池の正極とした。固体電解質の結晶育成に は, NaCl-KCl フラックス法を用い, 加熱処 理温度や処理時間等の最適化を行った。最終 的には,正極に MgCo₂O₄ 結晶層あるいは MgFe₂O₄結晶(活物質)を用い,負極にMg 箔を用いて MIB 電池を構築し,その性能評 価を行った。

4.研究成果

(1)低温フラックスコーティング法による 正極用のMgCo₂O₄結晶層およびMgFe₂O₄結 晶層の集電体上への形成技術の確立

はじめに, $MgCo_2O_4$ 結晶層を基板上に直接 形成するための技術開発を行った。基板には Al を用いた。 $MgCo_2O_4$ 結晶層を Al 上に直接 形成するために,水熱合成法により Co-Al 系 LDH を Al 基板上に結晶成長させた。Co-Al 系 LDH を形成させた後に,フラックスを含 む Mg 源の液滴を滴下し加熱処理することで, Al 基板上に $MgCo_2O_4$ 結晶層の作製を行った。

1M	300°C	450° C	600°C	
3h				
5h				
7h				

図1:1M の硝酸マグネシウムを液滴に用い,異なる時

間,温度の処理で作製した皮膜表面の外観写真

るのに適した pH は約8であることがわかる。 pH=8 で合成した LDH 上に硝酸マグネシウ ムの液滴を滴下し,加熱処理を行った。図1 に, 1M の硝酸マグネシウムを液滴に用い, 異なる処理時間,温度の加熱処理で作製した 皮膜表面の外観写真を示す。300 , 3h の条 件で作製した場合に,黒色の均一な皮膜が形 成された。一方,処理温度と時間の増加に伴 って白や灰色の剥離しやすい膜が表面に形 成されたことがわかる。作製した皮膜の結晶 性を調べるために,皮膜の XRD 測定を行っ た。図2に,1Mの硝酸マグネシウムを液滴 に用い,異なる処理時間,温度の加熱処理で 作製した皮膜表面の XRD パターンを示す。 いずれの条件で作製した皮膜も MgCo₂O₄ に 起因するピークが存在する。また,処理温度 や処理時間を増加させると, MgO に起因す るピークが出現した。この結果から,加熱処 理温度や時間を増加させると, MgO 層が皮 膜内に形成されることがわかる。これらの結 果から, MgCo₂O₄ 結晶層を形成するには, 300 が適切であると考えられる。処理温度 を 300 で,処理時間を3,5h で作製したサ ンプルの組成を分析した結果,Mg:Co:Oの組 成比は,それぞれ 7.32:20.75:48.99, 9.55:20.21:52.37 となり,いずれも化学量論 組成よりも Co リッチな組成であった。 このサンプルを XPS 測定した結果, O1s の スペクトルから MgCo₂O₄ 結晶に起因する結

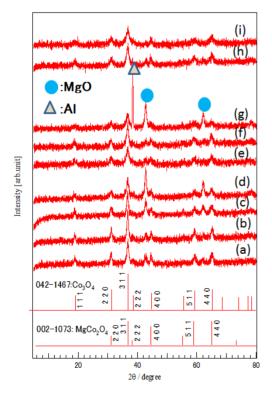


図 2: 1M の硝酸マグネシウムを液滴に用い,異なる時間,温度の処理で作製した皮膜の XRD パターン; (a) 600 ,7h,(b) 600 ,5h,(c) 600 ,3h,(d) 450 ,7h,(e) 450 ,5h,(f) 450 ,3h,(g) 300 ,7h,(h) 300 ,5h,(i) 300 ,3h

合状態が観測された。これらの結果から,Al 基板上に $MgCo_2O_4$ 結晶層を形成することができたと考えられる。

次に,フラックス法により,MgFe₂O₄結晶 の合成を行った。出発原料として, NaCl, KCl, FeCl3・6H2O, MgCl2・6H2O を用い た。Mg と Fe 源の原料濃度比は 1:1, 2:1, 5:2 とし,溶質濃度は5~50mol%と変化させ た。また,処理温度は 700~900 として, 結晶育成を行った。図3にMg:Fe=1:1の 溶質濃度で合成したサンプルの XRD パター ンを示す。全ての温度条件で, Fe₂O₃ の結晶 相が形成されていることがわかる。また,処 理温度が 800 以上になると, MgFe₂O₄ と MgO の結晶が一部形成されている。これら のサンプルを EDX で分析した結果 Mg の原 子濃度は 0~7at%であり, サンプル内に Mg がほとんど含まれていないことがわかった。 このため, Mg の濃度比を高くして結晶育成 を行った。図4にMg:Fe=2:1の溶質濃度 で合成したサンプルのXRDパターンを示す。

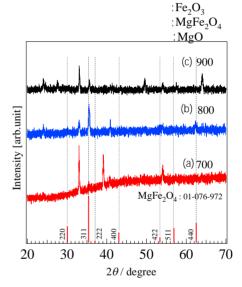


図 3: FeCl₂: MgCl₃ = 1:1 のモル比で異なる処理温度

で合成したサンプルの XRD パターン

処理温度:(a) 700 ,(b) 800 ,(c) 900

全ての温度条件で, Fe_2O_3 の結晶相が形成されていることがわかる。特に,700 で合成した際には, Fe_2O_3 の結晶相に起因するピークが最も多く存在した。その他,MgO に起因するピークも $2\theta=43$ °付近に観測された。一方,処理温度が 800 以上になると, $MgFe_2O_4$ 結晶が形成されるようになり,900 になると,形成される結晶相のメインは $MgFe_2O_4$ になった。Mg 源の濃度比を増加させたことにより, $MgFe_2O_4$ の結晶相が形成されやすくなったと考えられる。これらの XRD パターンの結果から, $MgFe_2O_4$ 結晶相の形成メカニズムは以下のように考えられる。3°。

 $MgCl_2 \cdot 6H_2O + FeCl_3 \cdot 6H_2O$ $Mg(OH)_2 + Fe(OH)_3 + 7H_2O + 5HCl$ $Mg(OH)_2$ $MgO + H_2O$

 $2Fe(OH)_3$ $Fe_2O_3 + 3H_2O$ $MgO + Fe_2O_3$ $MgFe_2O_4$

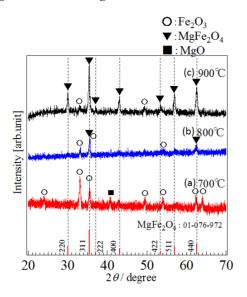


図 4: FeCl₂: MgCl₃ = 1:2のモル比で異なる処理温度

で合成したサンプルの XRD パターン

処理温度: (a) 700 , (b) 800 , (c) 900

各温度で作製したサンプルを EDX で分析した結果,Mg の原子濃度は $8\sim25$ at%程度であり,Mg 源の濃度比を増加させたことにより,サンプル中の Mg 濃度が増加した。また,900 で作製したサンプルの組成比は Mg: Fe: O=13.99: 26.22: 59.80 となり, $MgFe_2O_4$ 結晶の化学量論組成比(Mg: Fe: O=14.29: 28.57: 57.14)に近い値を示した。次に,Mg: Fe=5: 2 の濃度比で結晶育成を行った。図 5 に合成したサンプルの XRD パターンを示す。全ての温度条件で, Fe_2O_3 の結晶相が形成されていることがわかる。特に,

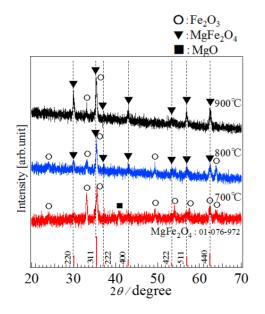


図 $5: FeCl_2: MgCl_3 = 2: 5$ のモル比で異なる処理温度 で合成したサンプルの XRD パターン

700 で合成した際には, Fe₂O₃ の結晶相に 起因するピークが最も多く存在した。その他, MgO に起因するピークも $2\theta = 43$ °付近に観 測された。一方,処理温度が800 以上にな ると、MgFe2O4結晶が形成されるようになり この傾向は Mg: Fe = 2:1 の場合と同じであ った。処理温度を 900 にすると, 形成され た主要な結晶相は MgFe2O4 になり, その他 Fe₂O₃ の結晶相に起因するピークも存在した。 各温度で作製したサンプルを EDX で分析し た結果 Mg の原子濃度は 10~20 at %程度で あり, Mg 源の濃度比を増加させたことによ リ,サンプル中の Mg 濃度が増加した。これ らの XRD パターンと EDX の結果から ,溶質 濃度比が Mg: Fe = 2:1 の場合に,最も化学 量論組成に近い MgFe2O4 結晶を得られるこ とが分かった。

次に,溶質濃度比を Mg: Fe=2:1,処理温度を 900 にして,溶質濃度の違いが結晶性に及ぼす影響を調査した。溶質濃度を $5\sim 50 \text{mol}\%$ と変化させて,結晶育成を行った。図 6 に得られたサンプルの XRD パターンを示す。全ての条件において,合成したサンプルの主要な結晶相は $MgFe_2O_4$ であることがわかる。また,20 および 30 mol%で合成した場合に, Fe_2O_3 の結晶相に起因するピークが存在した。さらに,50 mol%の場合には,MgOの結晶相に起因するピークが観測された。この XRD パターンの結果から,単相の $MgFe_2O_4$ 結晶を合成するための溶質濃度は,5,10,40 mol%が適していることがわかる。

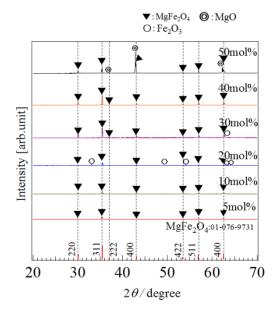


図 $6: FeCl_2: MgCl_3 = 1:2$, 処理温度 900 , 保持時間 5 時間の合成条件で異なる溶質濃度を用いて合成したサンプルの XRD パターン

溶質濃度: (a) 5mol%, (b) 10mol%, (c) 20mol%, (d) 30mol%, (e) 40mol%, (f) 50mol%

各溶質濃度で合成したサンプルの SEM 像を図7に示す。溶質濃度に関わらず,自形の発達した結晶が育成されている様子がわかる。このことより,フラックス法により,高品質の結晶が育成可能であることがわかる。溶質濃度により,結晶のサイズは異なるが,おおよそ1~5µm 程度であった。

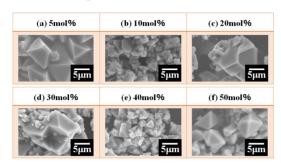


図 $7: FeCl_2: MgCl_3 = 1:2$, 処理温度 900 ,保持時間 5 時間の合成条件で異なる溶質濃度を用いて合成したサンプルの SEM 像

溶質濃度: (a) 5mol%, (b) 10mol%, (c) 20mol%, (d) 30mol%, (e) 40mol%, (f) 50mol%

合成した結晶の組成比を EDX により分析を行った。その結果を表 1 に示す。この組成分析の結果から $MgFe_2O_4$ の化学量論組成に近いのは 10 と 40mol%であることがわかる。これらの結果から , 単相の $MgFe_2O_4$ 結晶を合成するのに適した条件は , 処理温度が900 , Mg と Fe の濃度比が2:1 , 溶質濃度が10 と 40mol%であることを明らかにした。

表 1: 異なる溶質濃度で合成したサンプルの原子濃度

	溶質濃度 原子濃度		10mol %	20mol %	30mol %	40mol %	50mol %
	Mg (at%)	4.31%	13.99%	12.14%	11.65%	13.44%	29.49%
	Fe (at%)	33.96%	26.22%	36.39%	40.64%	32.85%	22.88%
	O (at%)	61.41%	49.17%	51.47%	47.71%	53.72%	47.63%

固体電解質用の結晶として, $NaCl ext{-}KCl$ フラックス法により, $Mg_{3.5}La_3Zr_2O_{12}$ および $MgWO_4$ 結晶の育成を試みた。ここでは,溶質 濃度 $(10\sim20mol\%)$ と加熱 温度 $(700\sim900)$ を変数として結晶育成を行った。いずれの条件で合成しても,単相の $Mg_{3.5}La_3Zr_2O_{12}$ および $MgWO_4$ 結晶を育成することはできなかった。また,合成した結晶の導電率測定を電気化学インピーダンス法により測定した結果, $10^{10}Scm^{-1}$ 以上のオーダーとなり,極めて低い導電率であった。

最後に 本研究で合成に成功した ${
m MgCo_2O_4}$ と ${
m MgFe_2O_4}$ 結晶を正極材に用いて MIB を構築し,室温にてその電池性能を評価した。 MIB の構築には,負極に ${
m Mg\,(ClO_4)_2}$ を溶解させたアセトニトリル溶液を用いた。いずれの正極材を用いても,充電は可能であったが,放電することはできなか

った。この要因として,充電により結晶の格子サイトに取り込まれた Mg イオンが室温では脱離できないことが考えられるが,その詳細は今後の検討課題である。今後,高温での充放電試験を行う必要があると考えられる。また, $MgCo_2O_4$ 結晶を正極材に用いた場合,約 $3.5\,V\,vs.\,Mg$ に電位のプラトー領域が存在した。一方, $MgFe_2O_4$ 結晶を正極材に用いた場合,約 $2.0\,V\,vs.\,Mg$ に電位のプラトー領域が存在した。これらの結果から, $MgCo_2O_4$ 結晶を正極材として用いた方がより高い電圧を取り出すことが可能であることを明らかにした。

<引用文献>

- 1) Ichitsubo et al., *J. Mater. Chem.*, 21, 11764-11772 (2011).
- 2) ICDD-PDF 01-070-2685.
- 3) H. Liu, H. Liu, *J. Electron. Mater.*, 43, 2553-2558 (2014).

5. 主な発表論文等

(研究代表者,研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計0件)

[学会発表](計4件)

(招待講演) 石崎貴裕, ナノシートを利用したマグネシウム合金への表面処理, 化学工学会第4回表面改質部会研究会, 芝浦工業大学豊洲キャンパス, 2014年12月16日

石森美穂, 石崎貴裕, フラックス法による マグネシウムイオン二次電池用 $\mathrm{MgFe_2O_4}$ の合成と評価,第9回日本フラックス成長研究発表会,高知大学, 2014年 12月 10日

森貴洋,石崎貴裕, Al-Co 系層状復水酸 化物を用いた MgCo₂O₄ 結晶の Al 集電体 上への直接形成,第8回日本フラックス 成長研究発表会,芝浦工業大学豊洲キャンパス,2013年12月10日

Takahiro Mori, <u>Takahiro Ishizaki</u>, Direct growth of MgCo₂O₄ crystals on Al collector using Al-Co layered double hydroxide, International Conference on Surface Engineering (ICSE2013), Haeundae Grand Hotel, Busan, Republic of Korea, 2013 年 11 月 19 日

[図書](計0件)

[産業財産権]

出願状況(計0件)

取得状況(計0件)

〔その他〕 特になし

6. 研究組織 (1)研究代表者 石崎 貴裕 (ISHIZAKI, Takahiro) 芝浦工業大学・工学部・准教授 研究者番号: 50397486									
(2)研究分担者 なし	()							
(3)連携研究者 なし	()							